

CVD 氧化铝基底单层二硫化钨

中文名称： CVD 氧化铝基底单层二硫化钨

英文名称： Single Layer WS₂ on Al₂O₃

货 号： ML1094

CAS 号： 7440-33-7

包 装： 1 盒

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 薄膜

参 数

基 底： 氧化铝

片径范围： 20-50 μm

厚 度： 0.6~0.8 nm

应 用： 酶联生物最新推出 CVD 法制备的单层二硫化钨，相比较锂插层制备的单层二硫化钨，该产品具有缺陷少，层数可控，优异的光学性质，是研究层数和荧光效应和制备器件的优异材料，欢迎咨询。